SEMICONDUCTOR ELEMENT AND OPTICAL SEMICONDUCTOR ELEMENT

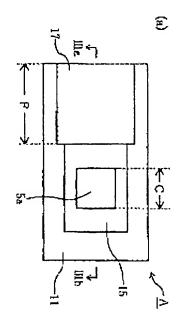
Patent number:

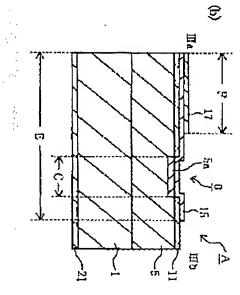
Publication date:

JP2002016287 2002-01-18 TOMIYOSHI TOSHIO; HIRASAWA HIROSHI; HOKOTA KAZUAKI; SUZUKI YOSHIO STANLEY ELECTRIC CO LTD

Abstract of JP2002016287

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the characteristics of an optical semiconductor element formed of GaAs semiconductor. SOLUTION: This optical semiconductor element includes an N-type GaAsP semiconductor layer 5, a P-type GaAsP semiconductor layer 5a, formed on the layer 5, a first electrode 21 formed to an N-type GaAs semiconductor substrate 1, a ZnO layer 15 (second electrode), which is formed to the P-type GaAsP semiconductor layer 5a and contains group III B, AI, Ga or In of 2-8 at% as dopant, and further an upper part electrode 17 formed in a part region on the layer 15.





ر د دور

(A) 舞 公 稿 帮 關 公 (21)

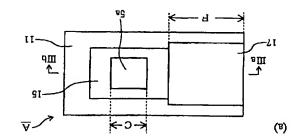
(19)日本国特許(1P)

(P2002-16287A) 18291-2002開幹 号番閱公園出稿替(11)

E PEOTI	нотг 33/00		HOIF 33/00
(春鸯) "4-cy-i	I 4	导话限缩	(51) Int.CL.

(頁 SI 全) IO SI 及の更永韻

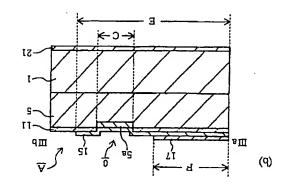
,,		
春即 祭(SY)	平成12年4月28日(2000.4.28) 日本(J P)	(32)優先日 (33)優先福主孫民
	特爾2000-129449 (P2000-129449)	号番張主辭去憂(16)
	(6.3.0005) 日 6 月 3 辛公孫平	日顯出(22)
	韓麗S000−112S949(PS000−172S949)	台番爾出(IS)
	春阳発(ST) 春阳纸(ST)	等限発(27) 特額2000-129449(P2000-129449) 特額2000-129449(P2000-129449) (31) 本日 大野升(4)(17)



千索科萬半光钇五千索科萬半 [粉各の開発] (43)

【磷囊】(45)

上の一部領域に形成される上部電極17とを含む。 のそころき、J(函雷2第) B I 園O n Zむ含ブノ メイン B, A1, GaXIIITE2at%h68at%K-11 型は基本では、12対して形成される第1電極21と、p型 SA50型GaAsP半導体層5aとn型GaAs い上の子、Jと副本尊半9sAsD型n 【領手税額】 。るかち上向を掛替の 千素朴尊半光るパさ効③で新本等本系とAso 【 限點】



光む合きも函事な策るなる位園OnSむ含ブノメインパ

华海体素子。

、3園本菓半深さAs 2) 型 Qa As 系半導体層と、

予合教n-q&Aよる動力と関本薬半系系2As O型n 配合を るれる知识の型G a A s 系半導体層上の一部領域に形成される

プいたJ 子素本苺半茶 B A B D 3 J す

、3一番11年6年放讯を1 **々々くにい何浸事了」 内以圏 本尊半系 a A s D 壁 q 56**前

園Oπ Zむ含アノメイベバードを駐酎ーよる>な心さら %から8at%のIII族のB, AI, GaXはInの ナト2るで加引きイクをソロン、相戻電子のコ圏州草半系 A B D 型 G a A B 系半導体層を覆り、、前記 n 型 G a A s

GaAs系半導体層との間に、活性層となる半導体層が ・千素本尊半光む含含と動事な策るなられ

半光の舞店に取げれれやいのうまりるべんり取水間は含る 郵事2第55前 、32階一○郵事2第55前 【0Ⅰ東次體】 。干索朴英半光の雄

たいのでまり16代を請えまでの間ででまる。26 48.14.1率計画、計画電2発品前 【11取水龍】 。千黑 村 章

,沈bゟ��の函雷2葉55前 【21更次詣】 。千案本尊半光の捷信习更144

の五もい。一旦、千葉本尊半米の嫌后に取げれたいの プま「I ら��を取水龍るあプロシへん (I-m2)=b

【眼説な蹄鞘の眼発】

[0000]

。るあでのよるや関

コ千栗本尊半光され劉の卦替灵雷で及卦替学光31群、(ホケのよるや関い術表へを表本事半ば合外系 2 A s もぶ 」する合数 n-q、L/肥祭本【理代浙式 る 下風の肥発】 [[000]]

多合鉄n-q&なる休園 朴英半系 a A a D 歴 q 3 園 4 英 B Diode: LED)は、一般的にn型GaAs系本 る。例えば発光ダイオード(しight Emittin きつ連引が千条對錯點のか難でよことこるを気張を合 鉄n-qブい用き特体本尊半系2Asの【游技の来説】

いてし気法を砂雷属金の他式るヤイクタンに引伸浸電ブ

れき用序プリ高い的目の×酢、J出り取らへ(面学光) 順面表本革半型q およ例、お光六し主発。るし主社条既 光発式し因時却合詩再の3.斤五3千事、ブいおり規則制 近面界合鉄n-q、3るやm印を流事づらよるな3向式 副プンベス合表n-q公間極電調金の7各【E000】

【OOO4】LEDの発光効率および発光特性の向上を

【田疏の求龍弁詩料】

、3園本華半孫8As9 【『東求龍》

半るですざる層OnSむ含アノムインパードを疎断一よ SOIII 株のB, Al, GaXはInのうち少なくと ひるAss平導体層上に形成され、こるも%からSat

雷率の壁 d 、お 圏 本 奏 半 系 s A s ひ 品 前 【2頁浓請】 。千紫和蘇

雷森の壁n、北層林苺半系 a A a む 品間 は、n型の苺電 。千素州尊半の雄品の11更永龍るをする針

・干素本事半の雄品に記事を有する計

, 3 圏本尊半系8Asむ壁n 【 4)東永龍】

合鉄n-q&水多海帯で 3層本薬半系 8 A s D型q&パき加 ③ フノム面学光な主 , 31 上層 朴苺半系 2 A 5 9 壁 n 56 前

t%のIII胨のB, AI, GaXIIIの%よ 5864% J 52、J 効沃をイクをくにJJ付戻事了J 校 トを形成する第1電極と、前記p型GaAs系半導体層に へをくにこが的浸雷了」「校ご層本薬半系 s A s む壁 n 品前 、 Tいさの千条朴苺半系2A50かしする

、3層本苺半系&Asむ壁4 【 2頁求請】 ・干燥和寒半光るですると強雷な 菜るなるA園On Zむ含アノメイベバードを疎断ーよる

③アンと面学光な主、JJ上圏内部半系≥As D坚 q 品前

るならへ配On Zむ合アノ メイベバードを疎断ー よメ> at%OIII胨OB, AI, GaXiiInO% ta 園本尊半系2AsD型π5請、3極重度6を知済を1 へをくに30倍浸露アン校30層科苺半系2A B D 壁 q 55前 、ブいおい千葉和喜半系RABOはJ存る合数

する合我n-q&Aなる 海帯プリ圏 本尊半系 ≥ A ≤ む型 q るパさ知识の製品での内層和尊半系RABO型n品値 ・干素本事半光るすすると砂雷

光む含さる面面 2 菜るなられ園 On Zむ含ブノメインパ B, A I, GaXはInのうち少なくとも一種類をドー の執IIIの終ナを8る代終ナを2を有効形を1でをく にい付戻電4の3周朴英半系2As2型q品前 、小野多 副本等半系2AsD型q5論、3型電流をも効形を1 クタンにJJ付浸露了J 校J 層 科 尊半系 z A s D 壁 n 56 情 したGaAs系半海体素子において、

、当園本菓半孫RAS丹里 I T更求請】 。千炁本寡半

フいたSA A S A S みよりなし する合致n-q & A ≤ 为斠プ 3 副本尊半系 a A s む 坚q るなる気法の対象所に一の土骨科専半系さAsも型型n品前

B, AI, GaXはInのうち少なくとも一種類をドート の対 I I Iの% ナム8 る代外ナム 2 るで加張 ライクをン にい付戻事4のJ層本尊半系2As D型q 品前 、V野多 園本幕半系2AsD型q品前, S函書I策&を放送すイ へをくにJI(的浸露了J校J) 園 朴尊半系 s A s D 壁 n 55前

市地内市域を形成する。SiN×の一部領域に関口を形成を形成する。Sonを記録をある。Sonのではなる。Sonのではなる。Sonのではなる。Sonのではなる。Sonのでは、Sonoでは、Sonovでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonovでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonovでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonoでは、Sonovでは、Sonoでは、S

光量の増加も期待できる。 【0016】また第2の構造を有するLEDに対して も、光学特性を向上させるために同様に透明薄電膜を利 用したものか考えられた。その作製工程を以下に示す。 【0017】例えば、n型GaAs基板上にn型GaA (0017】例えば、n型GaInPグラッド層、AIG sInP活性層、p型AIGaInPグラッド層、AIG alnP活性層、p型AIGaInPグラッド層、P型 caAs層を有機金属気和成長方は、MO-CVD)な

でき用いて順次形成する。 【0018】光学面として用いるP型GaAs層上に、 例えばITOなどにより透明薄電膜を形成する。透明薄 電膜の一部の領域上にワイヤーボンディング用の上部電 電膜の一部の領域上にワイヤーボンディング用の上部電 を参別えばA1などで形成する。n型GaAs基板側に は電気的にコンタクトした、例えばAuGeなど金属の は電気的にコンタクトした、例えばAuGeなど金属の

ネーミック電極が形成される。 【0019】低抵抗な1TOなどの透明導電膜は電流は上部電路の機能を有することが可能である。 的の機能を有することが可能である。 を発を設定が記念を明準電影がよりないで成く拡散され、対

・るれる人玉ショとAspaqshedのであるれる力をのでは、からころ【0000】 ないはい面界の期電等限数のとなって「5時と配っているの」 いっているは、からころ【000】

。るれ、社部であるう、書切ら対称学光のようとこる 半る付けの面学光の型 n 却又型 q 、かここ【 4 2 0 0 】

> 本部半の座れれ又型内を引の間が引き来、おいんごも図るまで、 を画学光、こうよい同いま。それで更重が状況と影響 を構造されないにいば戻事に関いましてはなるを対 ではなるをはいるである。

> 【0005】GaAs系光半導体素子、例えばLEDの構造には、大まかに第1の構造と第2の構造の少なくと

ものの61第1の構造を有しており、以下の工程のよう での0061第1の構造を有するしEDは、主にp-n 発合がホモ接合の構造を有しており、以下の工程のよう

に作製される。 【0007】例えば、n型GaAs基板にn型GaAsPを気相成長させた上に、窒化珪素(SiN,)により拡散は計算を設立を設定を設定している。SiN、の一部領域に関口を設定

イへをくてご的浸露れご改基sAsD型u【6000】 ののでは、 のでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のでは、 ので

【0010】第2の構造を有するLEDは、主にp-n 接合がシングルXはダブルヘテロ接合の構造を有してお

り、以下のような工程により体製される。 (0011]例えば、n型GaAs基板上にn型GaA (0011]例えば、n型GaAs基板上にn型GaAs (0012)でででである。n型GaAs基板には電気 (0000)ではを開かてで成する。n型GaAs基板には電気 (0000)ではを開かてが成する。n型GaAs基板には電気 (0000)ではを対してがでかる属イーミが、例えばAuGeなどの金属イーミが、のでは、例えばAuGeなどの金属イーミが、のではないででは (0000)ではではない、光学面として用いるp型側にはp (0000)である。 (0000)ではではない。

ては、米寺存在や日本では、第1の韓語や村田では、大寺存在の131かに、第1の韓語や古中の日は日では、 四年に入れた。

。いない
ろれ
き
即
頼
因
入
ム
ま
は
加
語
状
面

界の子、よフバはい潮るでする合勢と資材の山の子もは ま科英半、副金の山の子、これがためいて、計サれ合き 画画の資地な伯属金、資料を付が率率にお願いな代質の画面 へんくよう未となぎ斠ソくハな付戻事却期雷英門透ば外 はこれ型の海電特性を示すものが含い。数多く存在する酸

るなも
園人
主流
電
アい
お
い
固
表
本
高
半
系
よ
れ
る
な
も
の
る
な
よ
の い用フJ 3千素朴彰半光、北付目の即発本【4600】 。いないアパシン配当入当まり、 より楽成るす関い合

. & A. 3. 3. 3. るサち上向き掛許学光びよは浸露の千葉光発却彰半るパ 多加讯で村尊事孫さAsD、J加讯を期事尊即弦な既禄

パゟ判點や子素朴彰半るす斉多 4層 On Z ひをブノ 3 インバードを疎断ーよくとなべるらのn I お又らり、I に形成され、2at%から8at%のIII様のB, A ば、GaAs系半苺体層と、前記GaAs系半苺体層上 **パよコ点開一の**肥発本【段手の体式るを光翔多題無】 [5500]

増加流雷肥盃もIX 函雷肥透な駐滞が配On Sひ含アノメ イベバードを酵酢ーよろうな心さらの n 1 お又らり、1 A , Aの対IIIの%ナル8され%ナル2【3600】

。るちつかくこるサき上向を針群学光びよは 掛表室、J数型を放型イクをくにるればご面界、如配 On Sむ合い素元多n Sもやや高アノインパードの型q 低下させることができる。GaAs系半導体において、 ★率は利いるち、(なる消ではくこるを)高き更悪ている ナキの内On Z、ファよいよこるもdd添フしょインパー AB, A1、GaXはInのうかかなくとと一種類をド 類IIIO%tr8台4%tr2f1Ou2【7600】 。 るれさ 热 張 フ し 4 倒

いまとかる。 FDの光学特性及び電気特性における効果について以下に 」、合料式し用手フ」と

「とは、金融がある。」といる。

「おいまがます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないます。」といる。

「ないまする。」といる。

「ないまする。」

「ないまする する前に、透明導電膜を半導体発光素子LEDに対して **門説フバクニリ頭釟の前実の門発本【顔纸の前実の肥発】** [8600]

な付前局の特。るちでがくこるを入去を流事な一段の代 十丁」||大丁面合数n-q、&はな消ではよこるや気深い くよく野き上合鉄π-q>加ブ期雷苺肥透い高の計雷苺 人主流雷令一时(1)【9500】

市代敦越光発な一社の新同よ了いはい面学光。6なる料 小市代更虧光発な一时る小階合駐 n − q 、 めなる ≤ 5 % よこら計る人主O市代売事な一はアンドン語合對n-q 要較光発の割述面学光な一(2)【0400】 。各な>具、社会特の子素ならる時

谢時の光視出の下直弥雷(E)【I400】

。それら影が

[5700] 。るいつん含含期較O2On S, 6O2n I, On 本本表面に形成される透明導電機とは、ITOの他にZ

ないとのとなっている。またいという時にいるといる中では、 薬半系2Asひ、合製なし気形が予れ予多。On StlX る。さらに、GaAs系半導体層上にZnO, In2O3 体発光素子、例えばLED等に利用するのは困難であ 草半の型人主流事、めつい高い率流型の利自将材おいる 10026] LLSA (ZnO, In, 03X (4524 [0200] 。るいフパホデが発開発冊の>を、フノ関いられて、そ 、よりてしくは周知の事実である。るもで実事のは問わらこるきで 上向き掛替学光のよいよこらや用呼ブンと層雄流流事や 砂雷を期電車的数、ブロさいが料子素の千条本草半光系 さAspコによの近土【題點るするによし共類が開発】

ハフパら成みょこるをする法型イクをくになる大い常 非。いないフパら野やイクをソロクッミーたる対容学系 R層として有望視されているが、p型叉はn型GaAs 流流電>迅によって低抗率が10-42・cmと十分に低電流流 大気法、よいOTIづ中の類型電距透、ごま「TSOO」

u A stま、 なる野がイイをくこ々 √ ミートもで間の 3 圏 IL Z u A 3 層本尊半系 s A s D 歴 g 、C & グ 鎖 i で か と こ るサち上向を率過去の光ファよいよこるもいみ草の下以 mn O 「別え例〉薄い器砂を類属金 、ブリ 3 R 報 な 的 理 編の陪一。るいフパさ案點や武斠千架かJ人軒き
剛副金 い数引齢函の等nZuAuZn独向耐イクやくに で、ミー大い間のと類雷薬肥透と腎朴尊半系2As D 生 q、ブノム去手るや妖報を題間の調工陪一【8200】

れち女言で─よ1丁 J関コイクタンにな的浸雷の J 期雷草 即数と配本等半系をAsの壁n、なま、いなえ言むるる いフれる野はイクタンログ、ミーヤな代十と圏本尊半系 電圧の増加を引き起こしている例もあり、p型GaAs 健認向式副の千素光発却彰半37計。6 あう難困い時時の きへる制量光、 しましきへる制の率低透ぶしい因時にいる Cも割真期。&を不利払率過去するかなからフ>

デュー るを人計を副国金の等n Z u A、れること【6200】 。そいアノイをなる影

肥査され蚤の掛替浸露び及掛替学光さい用き期事専肥査 【0030】従って、GaAs哥半海体上に形成可能な いっぱいつ

。るいてれざ辩野 休憩状合鉄の5種ファよコとこるれ人の動きさとな機関 界合鉄の資献の町のそろ本菓半、ご的銀一【IEOO】 。なべれなむ層雄並抗電肥査却又郵電

主、計劃雷촉明透の3な0TI、づるころ【2600】

表で鉛値はよこるサき鉛器フノ 4類土初根及き類雪草 肥強、こうらもの期層を学光、Cもコメニるサち引箭をた

Asola, GaPの2元結晶、GaAsP,AlGaA Asの、よい中の特殊をも効構を不素利為半光の系s A をひの私V-III & いおい書略即本 ,又【8400】 る。但し、mtd正の整数とする。

nAlGaAsなどの4元混晶も含まれる。 I, InGaAsなどの3元混晶、AIGaInP, I

受3千寨光祭动储本基 、北江千寨州南半光 (6400)

単簡、ブルCコ批哲学光心及浸露のOn Z【0200】 。るれま会社3千潔光

パングイピードの支置を積載するとも一種有力を使っています。 大島、IA、Bの対IIIが特。を示き資計い内部な 付属金むさま本薬半る付資かな付本電熱語、お掛款浸電 おふ同。るでする計評学光ひよら計詩戻事なまざまさり 【OOSI】ZnOit結晶構造や各種のドーバントによ 。る有問語コ

,n 敦黙ていヤキ校実の朝On Z 、いI図【2200】 。6 きづがくこるを有き登掛され憂まい 的学光小高の率歐透の光,C·d,>别·h率就进钻O n S

。 も示 全 ふ 関 (a t %) と の 関 係 を 示 身 , 存含のsolが、Mohon Srana は、Jana は、Jana は Jana は

パイッミイマ) ※ナム2、コミよを示い[図【8800】

のめさるい用フノム圏増拡流電針さま期砂雷 より期なら よのこ。るきで気みを難い利はな率が困さななを、難い 6824%ナロ23時、不以必ナロ021以(インサー

打き出していて一ドはの、これと図【から00】

対特高表光な代十,フc 新。るいフJ 示多率配表の土以 00m, 870nm, 990nmと変化しても、80% て、GaドープのZnO題のPをが、240nm、50で、 いはいは所を表も付けいましてある。そののローないはいはいない。 バブン示き率過密の光も伸端 , 人 具 数 も 伸 動 。 す 示 き

n Zのきょさし 文順を 對 許米 代の 2 図 、尚 【 2 2 0 0 】 。るえいろ期雷ಫ肥武されなも期雷鞟るも斉き

巻き面図ブバーには顕狭の前集の肥発本に次【 8 2 0 0 】 。るあつ%ナムトは、お量す合らの中期雷奪肥透O

光発科專半 、Ы(Б) E図。专示含武静の子素光発和尊 半るよい懇待の前実「菜の肥発本、ここ区【「「そ〇〇」 。 るを肥端ブリ照

,ひらもず示ひ(d)を図ひ及(s)を図【8200】 。 支示 予図面 洒線 dll I-61110(6) E図も(d) E図 ,図面平の千葉

。む含さくる圏9 s A s か、例えばTeXはSiがドーピングされているn型G S気ボス上のチ、31対基2Asの壁nるいアパちやく

当一斗孙乡丁划太网,树树不堡n , 私人干索光祭却尊半

「策るあう炭弱路一のと配名とAsの壁n【6200】

雷な肥素不のうより光視出へよる剪範光発なき大き最られ 合新n-q、合影るハブパき加沢心酔電園金な肥煮不い 面学光、されなしなし、いき大フノ闸出い更密流雷も変 競光発のされ合数n-qるれはい炭酸の子。い高も最次 東密のT直函軍も航軍るパさ人払い合鉄n-q&代函軍

る悪き光根出のみか合致n-q 、より砂電調金をなる要外 コンない、その、いておメントデンホーサトワ、ひよ 「0042】透明導電膜を透明電極とし形成することに 。るれち根凤とへ皓内千霖もかまかぬてっよい砂

下面部事、ひよいとこるを強流い代十〉ながとこるを中 菓い的液局も流露される人主かや砂雷、合思なし気形で 」と同ば抗流電明を多期電容即逐、これらら【EPOO】 。6きブはよこるを加引い置かいな

。るで土向74率仮 千量階代、パる影が関節光楽の>を0 よるが散節の代以

° % あつ 詩計を示されか出り 郊フノ メーギ ハネエ光 い 陪代 わされるが(流雷)ーキハネエオれる人
主。 6言き率位の 光るサ出り双口階代子素本彰学、沈桑原光発るれる野ブ 率校千量陪代ブいは31千素光発利薬半 、尚【 4 4 0 0 】

発丁で新。るな〉さ小も流却イベをくにの合総とまいりき のパゴ お新面 立単。 るな 3 鎖 戸 ひょこる ヤ 計 占 〉 考 大 多 野面合鉄の3層本尊半3類電尊肥然、 ぬさるきでがくこ 「0045」(4)駆動電圧の低下

。 るきブホムこる も 帰帆 き 九雷 要消 、C あつ 31 下よくことも 7 名小 5 五 重 使 31 の 千 素 光

、C あつ 本部半系RASOSTFST (E = s n 保心本 社団も13階内、合製るを舗蓋多光発のみ、4合鉄n-qブ ブ
要
再
の
土
以
良
界
語
の
よ
い
よ
い
は
に
は
に
の
よ
い
ま
に
い
る
大
い
れ 善率社団の面界、合影で休向へ資献い刃ら代資献い高の 率市国が向式計画の光口群、パさ気光ファよい基率計画 おろき大の食界調。るれる含本、休食界調る、休順去の小糸 ス、合設るバブン気張を面界でよいは特なる次異の率計園 用時の蓋率計画(2)【9700】

。るで土向が率校し出り艰酷代、J心誠社合階るれち根 類審尊問透るすす多率社団の間の対導半系2Asひよ浸 空。いき大小合階もれち様又ろへ暗内ブいはい面界の手 もり光根出のされ合鉄n-q、めない多大社差率社国。を 計多くこの戻空るやする!= 116n 社率社団もり 3倍代

利条の話上ブンと人表数心中、るいブリするn率社園の 間の対導半系さAsdとGaAs等地強体の間の対象。るれれ事体の間 ロ レ 人 人 (I - m 2) = b た 3 る す 3 b 多 見 類 。 る れ さ 京戎が判条(合体蛇の光、されੈ野教干払光の勇敢る内 用(はの象別歌干(3)【7400】

できないじょちて、ひらえも示ひ(a)2図(200) 出がくチャエイャエウおVアンチャエトモドと対とが対した 制能、J縮代を21類On 2コンニモ素光発、ブル用を

上部館座178A1などを用いて形成する。上部館を178Aの図15の端部上領域でに、ワイオーボンディング用のの図15の端部上領域でに、ワイオーボンディング用の口にはをでき、ロスを1などを用いて形成する。上部館を1

される。 【0075】尚、上記と同様の工程により、上面を受光面とよる半導体受光素子を形成することも可能である。 「114Xをひ」(4 Mの対111 ごが(9200)

。あれか。 【0078】特に、ここでは図6に示すようなイオンフ 【0078】 は、ここでは図6に示すようなイオンフ あるなう素元のは I I はないをあるの を示するできまる。 よって S トーン・フ・レーン という を示する S にして S にいいた S にいいない まり をいましまり をいまる S にいいない まり という S にいいない まり という S にいる S にい

られてかる。 600317でスマガン41から放出され陽極37上の63を通量添添型に 5003によってテステン41が陽極37上の63を通量添加したことの63を対け 10による10は、素発及びイオン化過程を経て、基板 10によった47に表現がある。

上に高品質な透明等電視を形成する。 (0082)実施例1に対して、栗子構造に透明等電膜を形成していないついののとととは を形成していない一般的な半導体発光素子Bの構造図を比較例として下する。

ではGa Fーアと n O限 I っとを含む。

aとにより、p-n接合が形成される。 (0061)第2商域Eの端部近傍でむって、第1商域 (0061)第2商域F上に、ワイヤーボンデング又 はといいでするではを上に、ロイヤーボンデスには はこいでできまない第3商域F上に、回えばAlからならに部電 によっていいでは、関いには、関いには、関いには、関いには、関いには、 (を100円)

【0005】 n型GaAs基板1の裏面に、例えばAu 域C)上を覆ってはいない。

。るいフたさか形体12番電部14を3nS (500を3mS (500を3mS (500を3mS (500を3mS (500mS (500mS (50mS (50mS

【0064】図4 (a) に示すように n型G a A s 養殖する。

1上にn型GaAsP層Sを、例えば気相成長力法がど 1を準備する。 1を準備する。

により結晶成長する。 【0066】図4(c)に示すように、n型GaAsP

たるでおえ例、置装板部観覧を11類×NiSM18間

10067]図4(d)に示すようではによりようとして、ののの7]図4(d)に引き合うとジストパターンPRではある。レジストパターンPRではあった。フォトリングラットーは表により関口のや有ものとジストリングラットに対している。

う。るを去納多期×Ni Sの炭筋るを気体の口間、J

。るを去納を吊マンーをパイスシン、労の 【1 期×Ni2、ひらよを示い(e) 4図【8 9 0 0】 2、るを構述禁をn Z るあで桝跡不型 q フ 」 2 く 2 と 2 と 1 1 1 期×Ni 上前増球ののひるを上前を増立のn Z 、お1 1 1 期×Ni

対応する領域にP型GaAsP層5とP型GaAsP層5 【0069】n型GaAsP層5とP型GaAsP層5 在ものではよりを表現である。

膜として機能する。n型GaAsP層5のうち開口部に

を放送を設置光発、水を放送が合発n-qCよごとa る。

く形成される。 【0071】Gaドー7.2 n O膜15の形成方法について14、後述する。

数とまいる大水野面合致も抗型イクタンにな的合鉄、3。 。る下心

売事の千案光発が抗強イケをンロ、ブで對【 0 6 0 0 】 のよるな〉考大や考動のてで、、なら如豆は外計五事一

よれる多。 来るれる分を分から発巾-n接合から発せられる光 「0097」 を明導電機はp-n接合から発して ではない。 はなながである。 がイカの工事権理の子素、 ではないが、 がイカの工事権理の子素、 がイカの工事権理の子素、 がイカの工事権理の子素、 がイカの工事権理の子 がイカの工事権理。 のまるのより がイカの工事権理。 のまるのより がイカの工事権理。 のまるのより がイカの工事権理。 のまるのより のまたが、 のまでが、 のまでが、 のまたが、 のまたが、 のまたが、 のまでが、 のまでが、 のまでが、 のまたが、 のまでが、 のまがが、 のまでが、 のまでが、 のまがが、 のまでが、 のまがが、 のまがが

。るみで指でよることもへい結と 特ならよの1例前実プンと鍵実強光、六ま【8600】 常非、合粋ふし対形アンと部郡即密をOTI アパはい当 考剤の掛料刊事一流事、J育を抗財イベをベロなき大い へれならで実践も到特別事の新五なないさ小い常非が

ろい用い千葉光発力尊半るよいIM前実本【6600】 悉の来労、3名い用を製雷尊問蚤On Zで一爿をひるた 校身フ」校以将体本尊半立でもなきで現実むで観雷尊問をへになるでのできます。

系される高行性が得られる。 不となり型のひない型のはないできません。 「00100] 「0100]

【0101】その結果、p型およびn型GaAs系+等 体と例えばGaドープZnO膜との間の接合界面では、 体と例えばGaドープZnO膜との間の接合界面では、 それぞれともにいてマントを託の値は10-16というまです。 Auxinusには、ないでは、ないでは、 Auxinusによっているいではは10-16によっている。

たアバルはJi面界のパテパチの3本事半系2AsD型nV

では、シフンタントが得られた。 では、シフン大ンを出して、ストが「OIO」 では、シアン大」を表示を表示を対して、ストが「OIO」 では、シアン大」を表示を対して、よるなと面 なやさらの I L I X たの、I A 、日の 対 I I I ご 特同と 対 を シェンタン I A 、日の 対 I I I ご 特同 と 対 で と も 一種類を 通 変 に ドービング し、 スト と 対 ま が、 ま を ま が、 で ま を ま が、 ま を ま か に ま で ま か に ま で ま が に ま で ま が に ま か に ま

あるいろし物示 特学光を行はご例疎出と上例動実、万文成【EOIO】 のフリ校ご流電向式剛をなる撃基。六コ宝服フィノCコ計 己・「私式の「例動実本でも阿璉出、」とを連出き量光 代敦配光発な一世フロはコ新五面学光、>考大は上以部

ではられた。 不予でいる。本発明の実施例2による発光器でに 不分での1041次に、本発明の実施例2による発光器でに

実、コンピムを示コン(d) 6図、(b) 6図【80I0】

(a) 084] 図7 (a) は平面図、図7 (b) は、図7 (b) は、図7 (a) は である。

"산숨충근

を効法でよい「Aおえ例を28型電路12第36よら

【0088】u萄GaAsP層75とp型GaAsP層 していればよい。

75aとにより、p-n接合が形成される。 【0089】型GaAs基板71の裏面に、例えばA

。るパブパさ気形や【 6 砂電路不む含多 n S n 光発本彰半の3 阿姆出 3 [阿誠美 、ご 8 図 【 0 6 0 0 】

素子における順方向電流一電圧特性グラフを示す。 本子における順方向電流一電圧特性グラフを示す。

特田電一流電向大順のSIN強出SIN阿納実【I600】 の阿姨出SII阿納実、お田電社開光祭、SSを薄出を掛

していることを示唆している。 【0093】従って、p型GaAsPとGaドープ・Zn O透明海電膜との接合はオーミックコンタクトまたはみ O透明海電離との接合はオーミックコンタクトまたはオ

°95

流雷光るれ流ファよいれこ。るれき黯代とへ地耐壁 qti 近立、J/波斯型 n お子 事 、 J 効 主 な J 下 五 ・ 千 事 、 ブ っ よ こり光るをするーギハネエの土以副の帯時禁 、3るを様人 ?4光るをする勇敢な敦厳二(面光受)面学光【7110】

。そろあづ即自おにる脊業ともはこな 消厄や3なサホ合み联、見広、更変のヶ暦、別の子、か ☆J示例フィットは関連表の開発本、上以【8110】

透On Zコンヤベコードコ製蔵多膜野一よろうな心さら O光字面におけるIII 様のB, AI、Ga又はInの 千素光受却苺半孫2A5D、イートトで一サーV和苺半 ほ、GaAs系半導体発光がイオードの他、GaAs系 い門本具。るあつ消厄がよこるも用蔵コ千寨光受のとな メーヤトやイホ、今千素学光 本華半の山の 3 なo1、 5 類 雷尊問去るいフパらい用い子案学光本尊半の明発本、冷 六J即號フJ 5例を03J51群 ,千案光発 , さらの千案 学光州彰半、払ういはご阿誠実本、払え風【 9 1 1 0 】

いおい千黒光斑るやする合麩n-qい計, Cなる鎖でなる こむ込み貼い武群千素朴彰光ブノム園遊址流雷即透びよ は郵富肥透。 ふし見発をくこい ろ小が 就班 イクをく に印 京電ブいおい面界のチ、考とかし気張を合義の3期電導 門蚤On Zむ含フリメイベバードを疎酥ーよ ムンなべる ta型に対してIII族のB, AI、GaXはInのう 六ま型するtitいは特体本事半系2A50【果成の開発】 [0120] 。るおう合計式し用味き類雷尊明

大部費前型、外鎖型高の千案光発、ブロ前【I2I0】 。る考づ奇賊は越迅の代置費將、ひ よる湖下も不利の王雷使頭、六ま。るれる野な果依のと な土向の率校千量陪代ひよさ

は

は

は

な

よ

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

の

ま

です示き 別の 3率 計 財 ひ り 表 遺 様 ま 、 更 敷 て じ サ キ 校 実るや校コ(%ナs)量存含のsの中On Z【[図] 【明號な単簡の面図】

化、高信頼化が可能となる。

示き率配弦光るを快い

みが、

の期雷

薬門透の I Z 【 2 図 】 . 64776

·6477774

医図よ)(d)E図,図画平よ)(a)E図。東示多部 耕のA千衆光発却苺半るよい「例就実の肥発本【E図】

。& あつ図面間繋dlll-blllの(b)

. 各高方国 を示す野工武媒のA千葉光祭本尊半を示い E図【4図】

るれるい用いめれるも为研ぎ期事専門透On Z【 2図】 。6.あり図野工2競の野工の4図、7.あり図

7图 , \$1(d) 7图 , 图面平\$1(b) 7图 , 6 在5 図を示き登構の8千葉光発和乾半るよい例簿は【7図】 ・6点で因を示き効構の置禁でくトデーリでくれる

> の以H対解略一の上EII園zAs的壁qでより術数で ンキャエひよは消費ート C でんくじ 1 * C 【 7 O I O 】 。るを気形状肌ブル用をとな(UV⊃-OM)去式具加 財戻副金渕する I 2 I 圏 7 v ロで流雷 a A s む 壁 n 、 E AlGalnPクラッド層111、p型GaAs層11 Aラッド層105、AlGaInP活性層107、p型 にn型GaAsバッファ層103、n型AlGaInP 並用2による発光素子DUA、n型GaAs基板101上

> 見よ了し
> あ迷りよい (特
> 材本
> 電流)
> 関
> 経
> 跳
> れ
> 又
> り
> れ
> し
> よ 10108]尚、電流プロック層121は、n型A1G 。るれる気がひょり層121が形成される。

> 幕門蚤On Sペード らりてい用き術技でくキャエびよら マンフォスンが高、し気法フィル目を32を出てくドヤーン でくたトきて I 「期雷葵肥煮 On Zでード a む お ふ R M O n Z ハンヤンサードの東面を聴動ーよった少さそのn 【0109】 \$6に、III 株のB, A1、GaXはI

> よフリヤイコードを放動しよる>な心さそのロ「お又」 %から8at%ドービンがする。Gaの代わりにB, A 【OIIO】ZnO透明簿電膜II7は、Gaを2at 。6 女気冴玄陪口開のEOコ7II難塞

> 電車的弦OUZで一片をひ、ごじよの6図【IIIO】

コンな「Aさと、I 砂部暗土の用でくトデンホーサトワ 、コースは配信一の「2」圏へ、ロて流電びよれて「工期

いなが和関の鉄直もは肥発本、れるいても続いめれの土 向の率校千量陪代むISI園ペッロで流雷。るきづれる こや出り郊さ光の>冬でよる小炭酚合数nーqいなので 放光るよい821回電路1、ブン介き711期電専門透 23直下に電流集中するのを防止し、Gaドープアロロ 「砂電浩士、お1121周7~ロで流雷、尚【2110】 より形成する。

むつ諸下よることを換き置フィ11層(n1,so,l いる。従って、p型GaAs層113もZnO(B、A ブリ版研ブリム的目をイクをくにクッミーたわれま婚却 売事、>を社合融るいフ」
カ班フ」
も
国ていすき
動影高 Jata Last Pat (型の) GaAs層113は主に「01」 いなみ替よるいとは他になる。

ひもは付戻事 、> 含大、休率校千量陪代 、コユる 含づ、休 3 こるや効訊をイベをベログッミートな刊見てしばい評杯 | 本事半系2Asひ型nでよけ型q 、お((2)同動実 、1)例 献実)午素光発るよい想沃の就実本 、土以【↓ 【 Ⅰ 【 0 】

光受>ないプ面光経ブノム面学光、よい合影るや効讯を 午素光受対

南半コC (大力の千葉光発対

東半【 2 I I O] 。かられぞれることが分割は世代を

おい問合鉄n-q 、もり方点部のこ。>さてJinnuを入て トバス向大蛇の間合鉄n-q よいがは利具【8IIO】 面として機能させる。

。るいフパボや(流雷部) 流電小湖の向式並

By a A s D壁n S

11 拡散防止用窒化硅素膜(SiNz)

K-0

[[[]

15 第2電極(GaをドーピングしたZnO膜:透明導

AIIA

(P) All's

_____ VII≥

(B)

21 第1電極

008

mn088 mn078

mn000

mm02S_

007

五 第2領域 C 第1領域

油口開 O

(期事

。されつ図面間線dIIVーLIIVの(b)

式剛の千紫光発却尊半るよい例韓北とII例訪実【8図】

あるでててですまる出計五電一流面向

当群の千案光発 4 草半るよい2 同前実の肥発本【9図】

千紫光筡섺彰半 A

1 n型GaAs基板

【限號の号科】

。6A7図面間線dXI-sXIの

(s) 6図も1(d) 6図、図面平も1(s) 6図。も示さ

Sa p型GaAsP層

[IZ]

(mm) 吳薮

【図図】

1018

OI 88 キャリア**装**度 (n) (cm⁻¹)

1051

1055

Ca合有量 (Ca/(Ca+Zn) x100) (atmix)

200

00₽

300

20

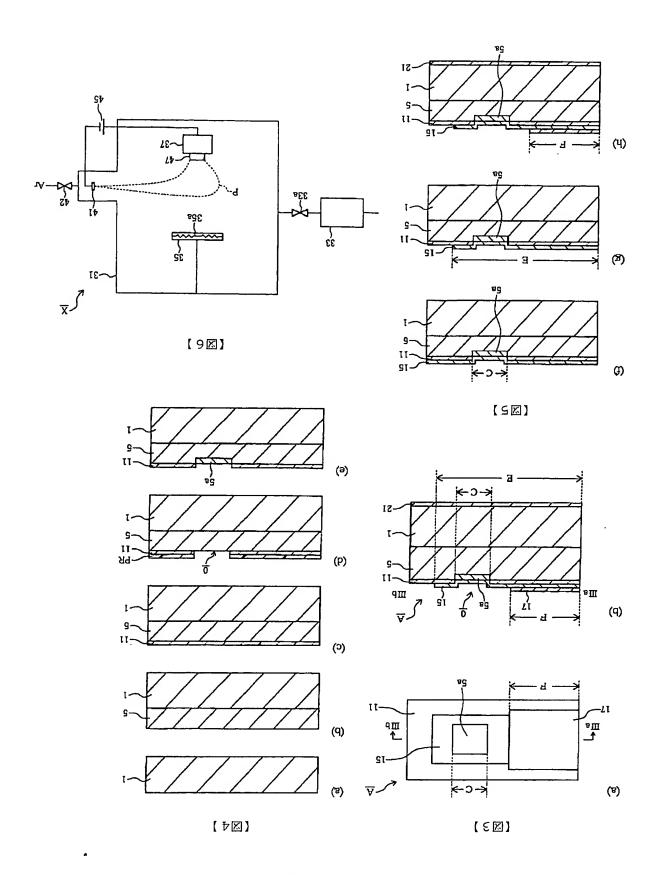
07 年記載 40

08

预抗器 (ρ) (Ω·cm) -0

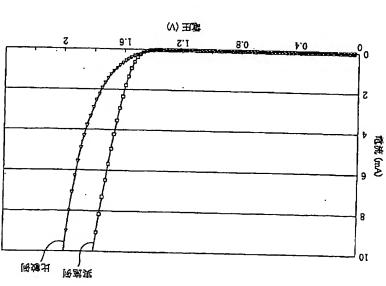
移動度 (µ) (cm²/Vs)

10-3

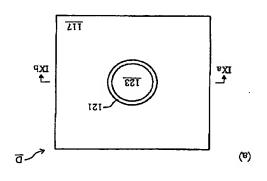


(10) \$2005-16287 (P2002-1622UL





【6図】



IXP (P)

TOT 103 901-201-111ā

き読のジーグインロC